PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number:

11-183937

(43) Date of publication of application: 09.07.1999

(51) Int. C1.

1/137

GO2F 1/133

(21) Application number : 10-279073

(71) Applicant : TOSHIBA CORP

(22) Date of filing:

30. 09. 1998

(72) Inventor: YAMAGUCHI HAJIME

KAWADA YASUSHI

(30) Priority

Priority number: 09283672

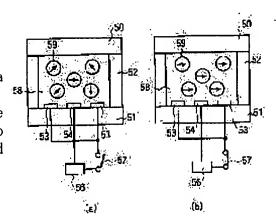
Priority date : 16.10.1997

Priority country: JP

(54) LIQUID CRYSTAL OPTICAL SWITCH ELEMENT, COLOR SHUTTER AND COLOR IMAGE DISPLAY DEVICE

(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a liquid crystal optical switch element of a high speed and a wide visual field angle by making a medium indicate optical isotropy when voltage is not applied and optical anisotropy proportional to the square of electric field strength when voltage is applied. SOLUTION: The medium 58 containing a polymer and a liquid crystal material is clamped by a substrate 51 where electrodes 53 and 54 are arranged and the substrate 50 arranged separately and oppositely to it. The interval between the two substrates 50 and 51 is held by a spacer 52. The voltage is applied to the medium 58 by an electric circuit 56 and a switch 57 through the electrodes 53 and 54. When the voltage is not applied, the medium 58 containing the polymer and the liquid crystal material takes the optically isotropic phase in a macroscopic view. In the case of applying the voltage, since the orientation of respective fine



areas 59 is matched with an electric field direction, the medium 58 becomes optically anisotropic. That is, a correlation length between liquid crystal polymers is substantially reduced and the isotropic phase is taken in the macroscopic view though a liquid crystal structure is provided in a microscopic view.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

26.07.2001

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

3504159

[Date of registration]

19. 12. 2003

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of extinction of right]

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許山東公開番号

特開平11-183937

(43)公開日 平成11年(1989)7月9日

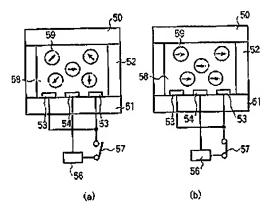
(51) Int.CL.		織別起号	ΡI						
G02F	1/137		G02F	1/137					
	1/133	505		1/133	505				
G 0 9 P	9/35	3 0 5	G09F	9/35	305				
			海查請求	永韶求	請求項の数8	OL	(全 17	四)	
(21)出顯番号		特顧平10-279073	(71) 出顧人		000003078 株式会社東芝				
(22)出題日		平成10年(1998) 9月30日		神奈川県川崎市幸区堀川町72番地					
			(72) 発明者	山口 -					
(31)優先機主張番号		特別平9-283672		神奈川県横浜市磯子区新磯子町33番地 株					
(32)優先日		平 9 (1997)10月16日		式会社》	式会社束芝生遊技術研究所內				
(33)優先權主張国		日本 (JP)	(72) 発明者	川田 靖					
				神奈川県横浜市磯子区新磯子町33番地 株					
		•		式会社束芝生莲技術研究所内					
			(74)代建人	弁理士	鈴江 武彦	(外64	<u>ኝ</u>)		

(54)【発明の名称】 液晶光学スイッチ索子、カラーシャッターおよびカラー画像表示装置

(57)【要約】

【課題】 高遠で広観野角の液晶光学スイッチ素子を提供する。

【解決手段】 館間・対向して配置された一対の基板、前記一対の基板の間に挟持され、小区域に分割された液晶材料と、この液晶材料の領域を小区域に分割する材料とを含む媒質。及び、前記媒質に電圧を印加する手段を具備する液晶光学スイッチ素子である。前記媒質は、電圧の非印加時に光学的に等方性であり、電圧の印創時には電界強度の2乗に比例する光学具方性を示すことを特徴とする。



(2)

特開平11-183937

【特許請求の範囲】

【詩求項1】 能間・対向して配置された一対の基板、前記一対の基板の間に挟持され、小区域に分割された液晶材料と、この液晶材料の領域を小区域に分割する材料とを含む媒質。および前記媒質に弯圧を印加する電圧印加手段を具備し、

前記媒質は、電圧の非印加時に光学的に等方性であり、 電圧の印加時には電界強度の2 景に比例する光学異方性 を示すことを特徴とする液晶光学スイッチ素子。

【請求項2】 解間・対向して配置された一対の基板、 前記一対の基板の間に挟持され、小区域に分割された液 晶材料と、この液晶材料の領域を小区域に分割する材料 とを含む媒質。および前記媒質に弯圧を印加する電圧印 加手段を具備し。

前記液晶材料の各小区域の平均直径は①. 1 μm以下であり、前記模質は電圧の非印加時に光学的に等方性であるととを特徴とする液晶光学スイッチ素子。

【語求項3】 修問・対向して配置された一対の基板、 前記一対の基板の間に挟持され、小区域に分割された液 晶材料と、この液晶材料の領域を小区域に分割する材料 20 とを含む媒質。および前記媒質に弯圧を印加する電圧印 加手段を具備し。

前記液晶材料は、液晶と色素とを含み、

前記媒質は、電圧の非印加時に光学的に等方性であり可 観光を吸収し

電圧の€0加時には電界強度の2景に比例する光学異方性 を示すとともに、可視光を透過させることを特徴とする 液晶光学スイッチ素子。

【請求項4】 前記小区域に分割された液晶材料の平均 直径は0.1μm以下である請求項3に記載の液晶光学 30 スイッチ素子。

【請求項5】 前記液晶材料の領域を小区域に分割する材料は、網目状高分子、マイクロカブセル、および多孔質無機物からなる群から選択されたいずれかの材料である請求項1ないし4のいずれか1項に記載の液晶光学スイッチ素子。

【請求項6】 請求項1または2に記載の液晶光学スイッチ素子と、この液晶光学スイッチ素子の光透過方向に設けられた色偏光板とを具備するカラーシャッター。

【請求項7】 請求項6に記載のカラーシャッターと、 このカラーシャッターの光透過方向に設けられた1また はこれ以上の國像表示素子とを具備するカラー國像表示 装置。

【語求項8】 語求項3または4に記載の液晶光学スイッチ素子と、このカラーシャッターの光透過方向に設けられた1またはこれ以上の画像表示素子とを具備するカラー画像表示装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、液晶光学スイッチ 50 ック組-等方組転移温度直上における等方相はPL2T

素子、これを用いたカラーシャッターおよびカラー画像 表示装置に関する。

[0002]

【従来の技術】液晶光学スイッチ素子は、軽置・低消費 電力といった利点を有しているので、これを活かして、 主としてノート型パソコンあるいは携帯情報機器のディ スプレイとして開発・実用化されてきた。近年は、情報 のマルチメディア化が進んでおり、動画への対応が強く 求められるとともに、大画面化への期待も高まりつつあ 10 る。 影画対応および大画面化には、高速・広視野角の液 晶光学スイッチ素子の実現が不可欠であり、実現に向け て各種方式が精力的に検討され、その一部は箕用化され ている。例えば、強誘電性液晶(FLC)素子、反強誘 電性液晶(AFLC)素子、インプレーンスイッチング (IPS) 素子、πセル素子、バーティカリーアライン ド(VA)素子、および双安定性ツイストネマチック (BTN)液晶素子などが挙げられる。これらのなかで も強誘電性液晶 (FLC) 索子や反強誘電性液晶 (AF LC) 素子は自発分極を有しているため、これらは、数 μs~数10μsという応答速度が得られる。他方式で の応答速度は高々lmsであるので、(FLC)素子や (AFLC)素子は応答速度の点では有利である。 しか しながら、これらの2方式は、外力による非可逆的な配 向破壊という大きな問題を抱えている。

【0003】一方、実用化されている高速光シャッター としては、カー効果を利用した素子が知られている。カ 一効果とは、透明な等方性媒体に電圧を印加した際に、 電場Eの2景に比例する光学的異方性を示す現象であ り、1875年にJ.Kerrによって発見された。ことで、 電場によって誘起される複屈折をAn、真空中での光の 波長を入とすると、An=KAE*が成立し、比例定数 ドをカー定数と呼ぶ。カー定数の大きな物質としては、 液体では二硫化炭素およびニトロベンゼン、固体では、 PLZT(ジルコン酸鉛とチタン酸鉛との固溶体にラン タンを添加した金属酸化物)が挙げられ、これらの材料 は、偏光板と組合わせて光シャッターに利用することが できる。例えばパレスレーザー光の電場を利用した光シ ャッターの場合、二硫化炭素で2 p s の応答速度が得ら れており(Appl. Phys. Lett. 26, 92(1975))、ニトロベ 40 ンゼンで32 p s の応答速度が得られている(Appl. Phy s. Lett、15.192(1969))。しかしながら、これらの物質 は毒性や爆発性を有しているので、実用化は困難であ る。一方、PLZTを用いた光シャッターは実用化され ており、その応答速度は(). 1μs~10μsである。 Ferroelectrics 50,63(1983)あるいは、SID84Dige st,137(1984)のようにPLZTを用いた表示素子の作製 も試みられているものの、PL2Tには、機械的強度の 不足および大面積化が困難であるといった問題がある。 【0004】カー効果は液晶でも観測され、特にネマチ

並み、あるいはそれ以上の大きなカー効果を示す。こう したカー効果は、異常カー効果と呼ばれている。異常カ 一効果は、等方钼中におけるネマチック的な分子配列の 短距離秩序の存在に起因すると考えられている。カー効 果を利用した液晶シャッターおよび表示は高速であると ともに、PL2Tを用いた表示素子の場合に問題となっ ていたような機械的強度の不足や表示面積の限界がな い。さらに、他の液晶表示方式と比べて、視野角の面で も有利である。しかしながら、液晶のカー効果を利用す る場合には、カー定数の温度依存性が大きな問題とな

3

【① 0 0 5 】 一般に液晶のカー定数は K = A / (T - T *) (Aは定数であり、T*は、液晶-等方相転移温度 にほぼ等しい。) で与えられる。この温度依存性を解決 する手段として、ネマチック液晶/高分子複合系の利用 が菊油ら(九州大学)により提案され、ポリ(イソブチ ルメタクリレート〉を高分子材料として用いた実験結果 が報告されている(日本化学会第72 香季年会予稿集p. 226あるいは第22回液晶討論会予稿集p. 413)。 しか しながら、温度依存性の改善は高々数℃と小さく。さら 20 印触する電圧印触手段を具備し、前記液晶材料の各小区 に、液晶単独の系に対してカー定数が大幅に減少してい るといった問題がある。

【0006】また一方、ネマチック液晶/高分子複合系 で波晶のドロップレット径を(). 1μm以下に設定する ことにより散乱状態を抑制できること、かつ電場で誘起 される光学異方性が電場の2章に比例し、その応答速度 が10μs以下であることが松本ら(NTT)により報 告されている (Appl. Phys. Lett.,69、1044(1995)およ び AM-LCD97 p.33)。しかしながちこの文献では、カー 効果については全く官及されていない。特に、液晶含有 30 率を40重置%以下に設定することで直径0.1µm以 下の液晶ドロップレットを実現しているので、結果とし て光学応答しない高分子領域が60重量%以上を占め、 **素子のコントラストが低下してしまう。さらに温度特性** については、この文献ではいっさい言及されていない。 したがって、カー効果であるならばその温度依存性がど の程度改善されているかも、この文献では不明である。 [0007]

【発明が解決しようとする課題】このように、液晶のカ ー効果を利用することが試みられているものの。カー定 40 数の温度依存性を十分に改善することは困難であり、カ 一定数が大きいという利点を活かしきれていないのが現

【0008】また、カー効果を利用した液晶シャッター において、光利用効率をさらに高めることが望まれてい

【0009】本発明は、前述したような問題点を解決す るためになされたものであり、高速で広視野角の液晶光 学スイッチ素子を提供することを目的とする。

【001010】また本発明は、高速で光利用効率が高く、 50 維持できることを見出し、本発明を成すに至った。液晶

かつ広視野角の液晶光学スイッチ素子を提供することを 目的とする。

【①①11】さらに本発明は、上述したような液晶光学 スイッチ案子を用いたカラーシャッターおよびカラー画 **像表示装置を提供することを目的とする。**

[0012]

【課題を解決するための手段】上記課題を解決するため に、本発明は、健間・対向して配置された一対の甚板、 前記一対の基板の間に挟持され、小区域に分割された液 10 晶材料と、この液晶材料の領域を小区域に分割する材料 とを含む媒質、および、前記媒質に電圧を印加する電圧 印加手段を具備し、前記媒質は、電圧の非印加時に光学 的に等方性であり、電圧の印加時には電界強度の2条に 比例する光学異方性を示すことを特徴とする液晶光学ス イッチ素子を提供する。

【①①13】また本発明は、離間・対向して配置された 一対の基板、前記一対の基板の間に独持され、小区域に 分割された液晶材料と、この液晶材料の領域を小区域に 分割する材料とを含む媒質、および、前記媒質に電圧を 域の平均直径はり、1 μm以下であり、前記媒質は常圧 の非印加時に光学的に等方性であることを特徴とする液 晶光学スイッチ素子を提供する。

【①①14】またさらに本発明は、前述の液晶光学スイ ッチ素子と、この液晶光学スイッチ素子の光透過方向に 設けられた色偏光板とを具備するカラーシャッターを提

【()()15】また本発明は、前述のカラーシャッター と、このカラーシャッターの光透過方向に設けられた! またはこれ以上の回像表示素子とを具備するカラー回像 表示装置を提供するさらに本発明は、解間・対向して配 置された一対の基板、前記一対の基板の間に挟持され、 小区域に分割された液晶材料と、この液晶材料の領域を 小区域に分割する材料とを含む媒質。 および、前記媒質 に電圧を印加する電圧印加手段を具備し、前記液晶材料 は液晶と色素とを含み、前記媒質は、電圧の非印加時に 光学的に等方性であり可視光を吸収し、電圧の印加時に は電界強度の2乗に比例する光学異方性を示すととも に、可視光を透過させることを特徴とする液晶光学スイ ッチ素子を提供する。

【①①16】またさらに本発明は、前述の液晶光学スイ ッチ素子と、このカラーシャッターの光透過方向に設け られた1またはこれ以上の画像表示素子とを具備するカ ラー画像表示装置を提供する。

【①①17】以下、本発明を詳細に説明する。

【()()18】本発明者らは、液晶のカー効果について鋭 意検討した結果、液晶材料の領域を特定の材料で小区域 に分割することによって、液晶のカー定数の温度依存性 を抑制できること、さらに液晶単体でのカー定数をほぼ

材料の領域を小区域に分割する材料としては、網目状高 分子が挙げられ、具体的には液晶と相互作用するメング ン部位を分子内に有する高分子を用いることができる。 この場合には、高分子領域を50%以下に抑制すること ができる。さらに、網目状高分子のみならず、マイクロ カプセルや多孔貿無機物を用いて液晶材料の領域を小区 域に分割することによって、より制御よく素子を作製で きることを見出した。

【①①19】すなわち、本発明の液晶光学スイッチ素子 は、一対の基板間に挟持された媒質を、特定の材料で小 10 区域に分割された液晶材料により構成したことを特徴と するものであり、この媒質についてまず説明する。

【① 020】媒質を構成する液晶材料は、単一の液晶ま たは2種類以上の液晶の混合物、さらには液晶以外の物 質を含む混合物としてもよく、特に限定されるものでは ない。ただし、大きなカー効果を確保し、駆動電圧を抑 制する観点から、用いる液晶は、屈折率異方性(ムカ) および誘電率異方性($\Delta\epsilon$)が大きいことが望ましい。 屈折率異方性△nは0.1以上であることが好ましく、 ①. 2以上であることがより好ましい。また、誘電率異 20 用いてもよい。ブルーの色素は、マゼンタの色素とシア 方性 Δ εは5以上であることが好ましく、15以上であ ることがより好ましい。さらに、大きな応答速度を確保 する観点からは、粘性係数が小さいことが好ましい。具 体的には、回転結性係数では、望ましくは200mPa ・s以下であり、より望ましくは150mPa・s以下 である。

【0021】なお、本発明において、液晶に色素を配合 して液晶材料を構成する場合には、屈折率異方性(△ n) が上述した範囲であることは必ずしも必要とはされ ない。

【10022】液晶材料の領域を小区域に分割する材料と して綱目状高分子を利用する場合には、液晶の物性は、 その高分子との組み合わせに応じて選択される。例え は、液晶の等方組への転移温度下。は、40℃以上、さ ちには60℃以上であることが好ましい。また、液晶の 固体への転移温度下。は、5℃以下、さらには、-10 *C以下であるととが好ましい。

【りり23】一方、マイクロカプセルや多孔質無機物な どと液晶との混合系においては、液晶の相関長の大きさ により、液晶単体とはその性質が異なっていることが考 40 えられる。したがって、素子としての動作温度範囲が5 で以下から40℃以上、より好ましくは-10℃以下か 660℃以上となるように、液晶を選択することが望ま ns.

【0024】本発明においては、液晶に色素を配合して 液晶材料を模成してもよい。色素を配合することによっ て、カー効果とゲストホストモートとを組み合わせるこ とができる。したがって、カー効果が有する高速性と、 ゲストホストモードが有する高光利用効率とを備えた液 晶光学スイッチ索子が得られる。

【0025】液晶に配合される色素としては、液晶に溶 解する限り特に限定されるものではない。充分なコント ラストを確保する観点からは、二色比が高く、かつ液晶 に対する溶解性が大きいことが望ましい。具体的には色 素の二色比は、5以上であることが好ましく、10以上 であることがより好ましい。

【0026】本発明において使用し得るイエローの色素 としては、例えばG232(日本感光色素)、S120 9 (オージー社)、 D80 (Merck社) などを用い るととができる。シアンの色素としては、S!501、 S 1 4 9 7 (ともにオージー社)、G 4 7 2 (日本感光 色素)などを用いることができる。マゼンタの色素とし ては、G176、G202、G239、G471(とも に日本感光色素)、S!512(オージー社)などを用 いることができる。レッドの色素は、上述のマゼンタの 色素とイエローの色素とを混合して調製することがで き、D83 (Merck社) などを用いてもよい。グリ ーンの色素はシアンの色素とイエローの色素とを混合し て調製することができ、D84 (Merck社)などを ンの色素とを混合して調製することができ、D102 (Merck社)などを用いてもよい。また、ブラック の色素は、イエローとシアンおよびマゼンタの色素を泥 合して調製することができる。あるいは、D85.D8 6. D103 (いずれもMerck社) などを用いても

【0027】上述したような液晶材料を小区域に分割す る材料としては、液晶材料に対して安定である限り特に 限定されるものではない。また、液晶材料の領域の小区 30 域は、必ずしも完全に独立して分割されていなくても構 わない。本発明において液晶材料を分割するために利用 できる材料としては、(1)網目状高分子、(2)マイ クロカプセル、および (3) 多孔質無機物を挙げること ができ、それぞれについて詳細に説明する。

【0028】第1の材料である綱目状高分子は、材料的 に特に限定されるものではないが、混合する液晶。およ び場合によっては色素との相溶性が良好であるもの、例 えば、分子内にメソゲン部位を有するものが好ましい。 また、高分子液晶を利用して、上述した液晶材料の領域 を小区域に分割することもできる。

【0029】メソゲン部位としては、特に限定されるも のではなく、例えば、フェニル基、ピフェニル基。ター フェニル基、フェニルシクロヘキシル基、ピフェニルシ クロヘキシル幕。アゾベンゼン基、アゾキシベンゼン 基。ベンジリデンアニリン基、スチルベン基、およびト ラン基を挙げることができる。

【0030】特に、本発明において用い得る網目状高分 子は、液晶材料との相溶性が良好であることに加えて、 透明固体となることが望ましく、代表的な材料としてア 50 クリル樹脂を挙げることができる。さらに、高分子の前

特闘平11-183937

駆体である宣合性モノマー、あるいは反応性や結度の選択といった点からは、モノマー類から誘導したオリゴマー類。あるいはオリゴマー類とモノマー類との混合物を熱または光で重合硬化して得られた高分子を用いてもよい。

【0031】なお、宣台時の温度制御により液晶材料とのミクロな混合状態の制御が可能である点からは、高分子として光硬化性樹脂を用いることがより好ましい。宣台性モノマーあるいはオリゴマーとしては、無外線照射により宣台硬化するモノアクリルモノマーあるいはオリ*10

【① 033】上記一般式(1)中、R*およびR*は、以下に示す群から選択される一価の有機基である。ただし、S*が一価の有機基である場合には、R*は存在しない。

[0034]

(1k2)

CHX1=CY1CO2- CHX1=CY1-

C(X¹)2-CY¹-

【0035】上記式中、X¹ およびY¹ は、以下に示す 群から選択される一価の基である。

[0036]

[化3]

H--, CH3(CH2),-, CI-

Br- . I- . F- . NC-

* ゴマー、ジアクリルモノマーあるいはオリゴマーを好ま しい材料として挙げることができる。ビニル基のα位お よび/またはβ位の水素は、フェニル甚、アルキル基、 ハロゲン基またはシアノ基などで置換されていてもよ い。例えば、重合性モノマーとしては、下記一般式 (1)で表わされる構造を有するものを挙げることがで きる。

[0032]

[ft1]

(1)

【0037】上記式中、nは整数である。

【① 038】また、上記一般式 (1) 中、S¹ およびS¹ は、以下に示す群から選択される二価の有機基である。ただし、S¹ は、水素原子あるいはシアノ基の一価の有機基でもよい。

[0039]

[化4]

 $-tCH_2 \rightarrow_{\overline{n}}$, $-tCH_2 \rightarrow_{\overline{n}} O$

【0040】上記式中、nは0~16の整数である。 【0041】さらに、上記一般式(1)中、Mは、以下 に示す群から選択される2個の有機器である。

[0042]

[fk5]

(5)

(6)

特闘平11-183937

【0043】また、市販され容易に入手できるものとし 2 (いずれも日本化薬社製)、NOA60、NOA6 1. NOA63. NOA65, NOA68, NOA7 1. NOA72. NOA73, NOA81, NOA83 H. NOA88 (いずれもNorland社製) を用い てもよい。

【①044】上述したようなモノマー類あるいはオリゴ マー類の重合を退やかに行なって所望の高分子を得るた めに、光重合開始剤を用いてもよい。光重合開始剤とし ては、選択するモノマー類、オリゴマー類に適する任意 のものを用いるととができ、例えば、市販され容易に入 40 を含有する、本発明の液晶光学スイッチ素子の媒質は、 手できるものとして、ダロキュア1173 (Merck 社製)、ダロキュア1116 (Merck社製)、イル ガキュア184 (C!ba Ge!gy社製)、イルガ キュア651 (Ciba Geigy社製)、イルガキ ユア907 (Ciba Geisy社製)、カヤキュア DETX (日本化業社製)、およびカヤキュアEPA (日本化薬社製)などを挙げることができる。

【10045】なお、重合速度を大きくし、液晶材料の液 **適の直径を可視光の波長に比べ小さくするために、光重** 台開始剤の吸光度は大きいことが好ましい。吸収スペク 50 限定した。0.1μmを越えると散乱状態を抑制するこ

トルの形状等にもよるが、光重合開始剤の吸光度は、3 て、カヤラッドR-551、およびカヤラッドR-71 30 50nmにおけるモル吸光係数が500(!·mo!* · c m⁻¹)以上であることが望まれる。光重合開始剤の 添加量は、液晶材料の保持率を高く維持する観点から、 モノマー類あるいはオリゴマー類に対し5重置%以下で あることが好ましく、(). 5 重置%以下であることがよ り好ましい。また、重合性モノマーあるいはオリゴマー には必要に応じて架橋剤、界面活性剤、重合促進剤、連 鎖移動剤、および光増感剤などの改質剤を配合してもよ

> 【① 0.4.6】上述したような綱目状高分子と液晶材料と 透明であることが望まれる。電圧の非印加時において透 明な等方性の状態をとるのであれば、その作製方法は特 に限定されるものではない。いわゆる高分子分散型液晶 (PDLC)と本発明の液晶光学スイッチ素子との大き な違いは、弯圧非印加時において散乱状態ではなく、透 明状態をとることにある。媒質の散乱状態を抑制して逐 明状態を実現するには、液晶材料の液滴の直径を可視光 の波長より小さくしなければならない。このため、本発 明においては液晶材料の液滴の直径を(). 1 μ m以下に

とができないため、本発明の目的を達成することが不可

【0047】液晶材料の液滴の直径を0.1μm以下に し、かつ液晶の高い含有率を維持するためには、液晶材 料中に高分子をより効果的に分散させる必要がある。そ のためには、重合性モノマーあるいはオリゴマーと液晶 材料とを含む混合物を一対の基板間に独待させた後に、 モノマーあるいはオリゴマーを光重合することが好まし い。この際、光照射強度を大きくして重合速度を認める ことができるとともに、カー定数の温度依存性を抑制す ることが可能となる。さらに、重合時の媒質温度を制御 することで、媒質の構造をより綿密に制御することがで きる。なお、媒質を基板間に挟持させる方法は特に限定 されるものではなく、真空注入、吸引注入または塗布な どの通常の方法で行なうことができる。

【①048】液晶材料の領域を小区域に分割するための 第2の材料であるマイクロカプセルとしては、液晶材料 を安定に内包でき、可視光に対して透明であれば特に限 もよい。例えば、ポリスチレン、スチレンジビニルベン ゼン共重合体。ポリメタクリル酸メチル、ポリアクリロ エトリル、ポリブタジェン、ポリイソブレン、ポリ四フ ッ化エチレン。およびポリビニルアルコールなどの付加 宣合ポリマー;ナイロン66などのポリアミド類。ポリ イミド類、ポリウレタン類、ポリエステル類、およびポ リエーテルイミド類などの重縮台ポリマー:アラビアゴ ム。ゼラチン。天然ゴム。およびセルロースなどの天然 ポリマーなどが挙げられる。

[0049] マイクロカブセルの材料としては、3次元 30 を用いてもよい。また、基板上へ電極を形成する際に 架橋した耐熱性を有するものが望ましく、マイクロカブ セル材料の誘電率は、カブセルでの電圧降下を最小眼に 抑えて駆動電圧を低くする額点から大きいことが望まし い。また、マイクロカブセルの大きさは、電圧により誘 起される光学異方性の良好な温度特性を確保し、かつ散 乱を抑制するために、内包される液晶材料の平均直径が O. 1 m以下であることが好ましい。マイクロカブセ ルの厚さが厚すぎる場合には電圧応答しない領域が大き くなってコントラストが低下してしまい、一方蕪すぎる と十分な機械的強度が得られない。したがって、コント 46 薄膜を形成させてもよい。絶縁性薄膜の材料としては、 ラストおよび機械的強度のいずれも高くするためには、 マイクロカプセルの厚さをマイクロカプセルの半径の3 ~15%にすることが好ましい。

【0050】マイクロカブセルの作製方法は、特に限定 されるものではなく、一般に知られている方法の中から 液晶物質の種類などに応じて適宜選択することができ る。例えば、界面重合法、in-situ重合法、およ び液中硬化铍覆法などの化学的作製方法:相分離を利用 したコアセルベーション法、界面沈殿法(液中濃縮法、 液中乾燥法、二次エマルジョン法)および融解分散法な 50 により形成することができ、例えば、スピンコートによ

どの物理化学的作製方法を利用することもできる。 【0051】上述のようにして得られた、液晶材料を内

包したマイクロカブセルを基板間に換持する方法は、用 いた材料などに応じて適宜選択することができ、例え は、基板間への注入により挟持するととができる。ま た。マイクロカプセルを溶媒に分散させてペーストを調 製した後、このペーストを塗布し密媒を揮発させる方法 により挟締してもよい。

【10052】液晶材料の領域を小区域に分割するための ことによって、媒質を光散乱状態でなく透明状態とする 10 第3の材料である多孔質無機物の材質は、可視光に対し 透明である限り特に限定されるものではない。なお、本 発明において多孔質とは、平均孔径()、1 μ m以下で、 液晶材料の高い含有率および低い駆動電圧を維持するた めに、気孔率が高いことが好ましい。また、多孔質無機 物の厚さは、印加する管圧等に応じて適宜選択すること ができるが、通常(). 5~1()μm程度である。具体的 には、多孔質無機物としては、多孔質ガラスを用いるこ とができる。

【0053】とのような多孔質無機物の作製や液晶材料 定されるものではなく、複数の成分から構成されていて、20、が内包された多孔質魚機物の作製に当たっては、例えば、 第4回ポリマー材料フォーラム予稿集 p. 238あるい はFLC97予稿集p296など公知の方法を用いるこ とができる。

> 【0054】本発明の液晶光学スイッチ素子において、 上述したような液晶材料を含む媒質に電圧を印刷するた めの電極は、特に限定されるものではなく、例えば、1 T〇 (インジウム スズ オキサイド) の薄膜が挙げる れる。透明性が要求されない電極には、アルミニウム、 ニッケル、銅、銀、金、および白金などの各種電極材料 は、蒸着、スパッタリング、およびフォトリングラフィ など通常の方法を採用することができる。

> 【りり55】本発明の液晶光学スイッチ素子において、 上述したような媒質を挟持するための墓板としては、十 分な強度と絶縁性とを有し、少なくとも観測者側の基板 が適明性を有している限り、特に限定されるものではな い。例えば、ガラス、プラスチック、およびセラミック などが挙げられる。

【0056】なお、上述したような電極衰面には絶縁性 液晶材料に対する反応性や溶解性をもたず、電気的に絶 縁性であれば村質的に特に限定されるものではなく、例 えば、ポリイミド、ポリアミド、ポリビニルアルコー ル、ポリアクリルアミド、環化ゴム、ノボラック樹脂、 ポリエステル。ポリウレタン、アクリル樹脂、ビスフェ _ ノール樹脂またはゼラチンなどの有機物:また.酸化シ リコンおよび窒化シリコンなどの無機物を挙げることが できる。

【0057】絶縁性薄膜は、各材料に適した任意の方法

13

る塗布、水面上に形成された単分子膜を電極基板上に写 し取って綺麗し薄膜を形成させるラングミュア・プロジ ェット法などが挙げられる。さらに、蒸着法を用いて形 成してもよい。また、薄膜の厚さは、液晶層への電圧印 加を十分に行なうことが可能な範囲であれば特に限定さ れるものではないが、低電圧駆動の観点から、絶縁性を 損なわない範囲において薄いことが望ましい。絶縁性薄 順に対する配向処理は特に必要とはされないが、ラビン グなどの配向処理を適宜施してもよい。

【0058】本発明において一対の墓板間の距離をより 10 正確に制御する場合には、これらの間にスペーサーを配 置してもよい。スペーサーとしては、通常行なわれるよ うに球状のスペーサーを基板面に散布することができ で形成してもよい。後者の場合には、墓板貼り合わせ時 にスペーサー同士が近接する危険が少なく、面内に均一 に分散させるととが可能である。

【10059】このようなスペーサーのうち、基板に歓布 するスペーサー材料としては、絶縁性を有し、かつ使用 する液晶と反応あるいは溶解せず、基板上に安定に分散 20 されるならば特質的に特に限定されない。例えば、ジビ エルベンゼン、ポリスチレンなどの高分子;あるいはア ルミナ、シリカなどの無機酸化物などを用いることがで きる。いずれの材料を用いる場合も、スペーサーの粒径 分布は狭いことが望ましい。

【0060】一方、スペーサーとして註状体を電極基板 上に一定間隔で形成する場合には、フォトリングラフィ ーで用いられる通常の方法により行なうことができる。 柱状体のスペーサーを作製するための材料としては、液 性のポジ型またはネガ型の感光性樹脂などが挙げられ る。例えば、ポリイミド、ポリアミド、ポリビニルアル コール、ポリアクリルアミド、環化ゴム、ノボラック樹 - 脂。ポリエステル、ポリウレタン、アクリル樹脂。ビス フェノール制脂またはゼラチンを感光性樹脂化したもの を挙げることができるが、一般的には、ネガ型の感光性 ポリイミドが好ましい。

【①①61】本発明の液晶光学スイッチ素子において、 液晶材料が色素を含まない場合には、前記媒質への電場 方向が、素子を観測する方向と実質的に直交の関係にあ 40 い。例えば、電子線質光管、液晶画像表示素子、発光ダ ることが必要である。すなわち、液晶光学スイッチ素子 の光透過方向に対して冥智的に直交する方向に電圧が印 加される。これを達成するために、例えば、対向する2 つの事板の一方にくし形電極を配置する。また、光学ス イッチ素子に要求される高透過率を確保する観点から、 電場方向と偏光板の透過軸とのなす角度を45°に設定 することが蛭ましい。

【0062】かかる構成の液晶光学スイッチ素子と、こ の素子の光透過方向に配置された色偏光板とによってカ 光板は、材料的に特に限定されるものではないが、明る くコントラストの良好な表示を実現する点からは、透過 成分の透過率が高いこと
非透過成分の透過率が低いこ とが望ましい。かかる色傷光板は、市販の材料を用いて もよく、あるいは2色性染料をポリビニルアルコールな どの高分子に含浸させた後、これを延伸するといった通 **鴬の方法で作製することもできる。**

【①063】本発明の液晶光学スイッチ素子において、 液晶材料が色素を含む場合には、光透過方向と垂直な電 界、いわゆる横電界を印加する必要がない。色素の配向 を電界制御することで光の吸収・透過を行なうゲストホ ストモードに、カー効果を適用しているので、との場合 には道鴬の電極配置とすることができる。すなわち、液 晶光学スイッチ素子の光透過方向に対して実質的に平行 な方向に、電圧を印加する。具体的には、離間・対向し て配置された一対の基板の基々に電極を形成し、これら の電極間で電圧を印加する方法を採用することができ る。なお、本発明におけるゲストホストモードへのカー 効果の適用とは、カー効果で生じる機屈折を利用するの ではない。光学的に等方的な状態と異方的な状態とを高 速でスイッチングする現象を、ゲストホストモードに適 用することを意味しており、新規な概念である。

【0064】かかる構成の液晶光学スイッチ素子は、光 備光板を配置せずにカラーシャッターとして用いること ができ、光利用効率が高められるという利点も得られ る。この場合、異なる波長域の可視光を吸収する色素を 挟持した複数の液晶光学スイッチ素子を、光透過方向に 續層させてカラーシャッターを構成してもよい。 例え は、赤・緑・青あるいは、シアン・マゼンタ・イエロー 晶材料に対する反応性や溶解性を持たず、電気的に絶縁 30 といった色の3原色の透過率を制御する復数の素子を積 層させて、カラーフィルターを実現することができる。 さらに、液晶光学スイッチ素子に画像情報を入力する手 段を組み合わせ、カラー画像表示装置を構成することも

> 【0065】上述したようなカラーシャッターと、この シャッターの光透過方向に設けられた1またはこれ以上 の画像表示素子とによってカラー画像表示装置を構成す ることができる。画像表示素子としては、少なくとも白 黒2値画像を出力できる限り特に限定されるものではな イオード画像表示素子、およびフィールドエミッション 画像表示案子などを使用することができる。製造コスト - 輝度・階調といった観点からは、赤、緑および青の泥 台蛍光体を有する、いわゆる白黒タイプの電子線蛍光管 を使用することが適している。また、複数の小型画像系 示装置を組み合わせて、大型画像表示装置を実現するこ ともできる。

【りり66】以上、透過型を例に挙げて本発明の液晶光 学スイッチ素子を説明したが、本発明はこれに限定され ラーシャッターを構成することができる。用い得る色偏 50 るものではない。本発明の液晶光学スイッチ素子は、反

射型としての利用も可能である。反射型の場合には、観 測者からみて液晶光学スイッチ素子の後部に反射板を設 置すればよい。

15

【10067】本発明においては、一対の基板に挟持され る媒質を、特定の材料で小区域に分割された液晶材料に より構成しているので、高速かつ広視野角の液晶光学ス イッチ素子を得ることができた。特に本発明の液晶光学 スイッチ素子では、電圧無印加時における透過状態と電 圧印加時における復屈折状態との2状態間をスイッチン がって、液晶材料/高分子複合系を用い、電圧無印加時 における散乱状態と電圧印加時における透過状態との2 状態間をスイッチングさせる高分子分散型液晶(PDL C) とは表示原理が異なる。

【1) () 6 8 】さらに、本発明の液晶光学スイッチ素子に おいては、液晶材料の液滴の平均直径を(). 1 μ m以下 に限定しているので、可視光の散乱を抑制するととも に、液晶分子間の相関距離を抑制してカー効果の温度特 性を改善を達成することができた。

成した場合には、カー効果の高速性に加えて、ゲストホ ストモードの有する高光利用効率という利点も得られ

[0070]

【発明の実施の形態】以下、図面を参照して本発明の液 晶光学スイッチ素子およびそのスイッチングを詳細に説

【0071】実能例1

図上は、本発明の液晶光学スイッチ素子の一例の部分断 面図である。なお、図示する例は、電優として櫛形電極 30 を一方の基板に設置した場合のものであり、ことでは媒 質として液晶と網目状高分子とを用いた。すなわち、液 晶材料は、色素を配合しない液晶により模成されてい る。なお、使用電極およびその配置は、網目状高分子と 液晶とを含有する媒質に印加する電場方向が光の透過方 向、すなわち素子の観測方向に直交している限り、特に 限定されるものではない。

【0072】まず、図1を用いて本発明の液晶光学スイ ッチ素子の構造およびその光学的性質の電圧制御を説明 する。図1(a)は電圧の非印加時の媒質の状態を表わ 40 子1に入射する。電圧の非印加時には、液晶光学スイッ し、図1(1))は電圧印加時の媒質の状態を表わしてい る.

【①①73】図1(a)に示すように、高分子と液晶材 料とを含む媒質58は、電極53および54が設置され た墓板51と、これに離間・対向して配置された墓板5 0とに挟持されている。これち2つの墓板50、51の 間はスペーサー52によりその間隔が保持されている。 媒質58への電圧印加は、電極53および54を介して 電気回路56およびスイッチ57により行なわれる。

【0074】図1(a)で表わされる電圧の非印加時に 50 となる。図2に示すように光輔11と第1の偏光板2の

おいては、高分子と液晶材料とを含有する媒質58は、 巨視的にみて光学的な等方相をとっている。ただし、微 視的に観測すると相関長は短いものの。液晶分子の配向 が揃った微小領域59が多数存在している。図1(a) に示されるように、これら各級小領域59の配向方位は ランダムであるが、微小領域59の大きさは可視光の波 長に比べて十分に小さいため、電圧の非印加時において

は光散乱は生じない。

16

【()()75】電圧を印加した場合には、図1(b)に示 グさせており、散乱状態を利用するものではない。した「19」すように各機小領域59の配向方位が電場方向に揃うた めに、媒質58は光学的に異方性となる。配向方位がラ ンダムな多数の微小領域5.9は、以下のようにして形成 されると考えられる。すなわち、網目状高分子は、液晶 分子との相互作用が強く、高分子がほぼ分子スケールで 均一に混合することができる。このため、液晶分子間の 相関長は大幅に減少し、微視的に液晶構造を有しながら も巨視的には等方相をとっている。

【0076】次に図2および図3を用いて、本発明の液 晶光学スイッチ素子における透過光の制御を説明する。 【0069】また、液晶に色素を配合して液晶材料を構 20 図2は、線形電価53および54が設置された基板51 面を、もう一方の基板側から見た図であり、用いる偏光 板(図3中の参照符号2および3)の透過軸21、31 および光軸11をあわせて示している。

> 【①①77】図3は、液晶光学スイッチ素子と偏光板お よび光源の位置関係を表わす図である。なお、図3は、 透過光のスイッチングを説明するためのものであるが、 反射光のスイッチングには、光源の代わりに反射板を設 置する。

【①①78】図3に示すように、本発明の液晶光学スイ ッチ索子1の透過軸方向に、第1の個光板2および第2 の偏光板3を配置して、これら2枚の偏光板2、3で液 **晶光学スイッチ素子1を挟む。なお第1の偏光板2の透** 過軸21と、第2の偏光板3の透過軸31とは、図2に 示したように互いに直交させる。さらに、第1の傷光板 2の液晶光学スイッチ素子1とは反対の側には光源4を 配置する。

【0079】かかる構成において、光源4から出た光 は、まず第1の偏光板2に入射し、透過輪21に平行な 偏光面を有する偏光のみが透過して液晶光学スイッチ素 チ素子1は光学的に等方性であるため、 偏光は液晶光学 スイッチ素子1をそのまま透過して第2の偏光板3に入 射する。上述したように第2の偏光板3の透過軸31 は、第1の偏光板2の透過軸21と直交しているので、 液晶光学スイッチ素子1を透過した偏光軸21に平行な 偏光は、第2の偏光板3を透過できない。したがって、 電圧非印加時の表示は黒となる。

【()()8()】電圧の印加時には、図1())において説 明したように液晶光学スイッチ素子1は光学的に異方性 (10)

透過軸21とのなす角12をαとした場合、第2の偏光 板3からの出射光の強度は、下記数式で表わされる。

17

 $1/I_e = \{\sin 2\alpha \sin (\pi \Delta n d/\lambda)\}^{*}$ (ととで、Anは透明媒質58の光学的異方性、dは透 明媒貿58の厚さ、入は真空中での光の波長、 I。は、 液晶光学スイッチ素子1への入射光強度である。) 明る く、高コントラストの液晶光学スイッチを得るには、α = 45°、 △n d = λ/2 となるように、偏光板の設 置、印加電場強度、および媒質の厚さを設定すればよ い。先の条件を満たす場合、液晶光学スイッチ素子に入 射した直線偏光は、偏光方位が90°回転した直線偏光 に完全に変換される。

【10082】次に、図4のグラフを用いてカー定數と温 度との関係を説明する。このグラフ中、実線61は、本 発明の液晶光学スイッチ素子における曲線、実線62は 従来の液晶のみの透明模質での曲線、実線63は、従来 例 (第22回液晶討論会予稿集 p.413) での曲線、点線 64は液晶単独のネマチック相一等方相転移温度、点線 のネマチック钼-等方相転移温度を示している。

【0083】本発明での曲線61は、従来例ではネマチ ック相のカー効果を示さない温度領域においてもカー効 果を発現していることが明確に示されている。この理由 について、本発明者らは次のように考えた。すなわち、 液晶と相互作用するメソゲン部位を有する高分子を導入 することにより媒質を構成しているので、液晶分子間の 相関距離は温度に依存しない。具体的には、液晶分子間 の相関距離は、液晶単独ではネマチック相状態をとる温 温度領域における相関距離程度に抑えられた。このため に、微視的には液晶相を保持しつつ、巨視的には等方相 を維持することができた。

【①①84】本発明の液晶光学スイッチ素子は、色偏光 板および白黒電子線営光管と組み合わせてカラー画像表 示装置として用いることができる。ころしたカラー画像 表示装置の表示機構について、図5を参照して説明す

【①①85】図5に示す構成においては、白黒電子線管 光管 120側から、第1の色偏光板90、第1の液晶光 40 学スイッチ素子70、第2の色偏光板100、第2の液 晶光学スイッチ素子80、および第3の色偏光板110 が順次設けられている。第1の液晶光学スイッチ素子7 0および第2の液晶光学スイッチ素子80は、制御回路 130に接続されており、白黒電子線蛍光管120はラ スタ発生器 150 に接続されている。さらに、制御回路 130とラスタ発生器150との同期をとるための同期 回路140が、これらに接続されている。

【0086】第1の色偏光板90における2つの直交す

る透過軸91および92は、それぞれ赤および白の偏光 を透過させ、第2の偏光板100における2つの直交す る透過軸101および102は、それぞれ縁および白の 偏光を透過させる。また、第3の偏光板110における 2つの直交する透過輸111および112は、それぞれ 青および白の偏光を透過させる。これら3つの透過軸の うち、91,101および111の3つの透過軸は平行 の関係にあり、92,102および112の3つの透過 軸も平行の関係にある。

10 【0087】図5中、71および81は、それぞれ第1 の液晶光学スイッチ素子?()および第2液晶光学スイッ チ素子80の電圧印加時における光軸方向を表わしてい る。これらの光軸方向71および81は、互いに平行の 関係にあるとともに、各偏光板90、100および11 ①の透過軸とのなす角は45°となるように配置され、 かつ電圧印加時におけるリタデーションムn dが入/2 となるように設定されている。

【10088】ととで、第1の液晶光学スイッチ素子70 が電圧非ED加時、第2の液晶光学スイッチ素子8()が電 65は、従来例(第22回液晶討論会予稿集 p.413)で 20 圧印加である場合を例に挙げて説明する。白鳥電子級党 光管 120から出射された白色光は、まず、第1の偏光 板90によって透過軸91に平行な赤色直線偏光と、透 過軸92に平行な白色直線偏光とに分離される。第1の 液晶光学スイッチ素子70は電圧非印加であるため、入 射した直線偏光は、位相変調を受けることなくそのまま 透過する。

【0089】第2の色偏光板100に入射する直線偏光 は、透過輔101に平行な赤色と透過軸102に平行な 白色との2種類である。透過輸101は、緑色の直線偏 度領域においても、異常カー効果を示す等方相での狭い。30 光のみを透過させるため、第2の色傷光板100に入射 した直線偏光のうち赤色光は透過できない。一方、この 色偏光板の透過軸102は白色光の直線偏光を透過させ るので、入射した白色光はそのまま透過する。すなわ ち、第2の色傷光板100から出射する直線偏光は、透 過軸102に平行な白色光のみとなり、透過軸101に 平行な光は出射されない。

> 【①①90】第2の液晶光学スイッチ素子80は、弯圧 印加時には入射された直線偏光を90、回転した直線偏 光に変換するので、透過軸102に平行な白色の直線偏 光は90°回転して、透過軸111に平行な直線偏光と して第3の色偏光板110に入射する。一方、透過輸1 12に平行な光は存在しない。ゆえに、第3の色偏光板 110から出射されるのは透過輸111に平行な青色の 直線偏光となり、この場合には青色が表示される。

> 【①①91】図5の機成における本発明の液晶光学スイ ッチ素子70および80の電圧非印加・印加と表示色と の関係を下記表1にまとめた。

[0092]

【表1】

特闘平11-183937

19

第1液局光学スイッチ寿子	第2液晶光学スイッチ素子	表示色
オン	オン	緑
オン	オフ	萊
オフ	オン	青
オフ	オフ	白

【0093】とのように同期回路140を利用して、白 黒電子線蛍光管120へのラスタ発生器150と、第1 の液晶光学スイッチ素子? ()および第2の液晶光学スイ り、表示色の選択と各表示色での白黒画像発生とを行な い。表示色を高速で切り替えることでカラー画像表示を 実現することができる。

【()()94】なお、本発明のカラー画像表示装置におけ る色偏光板の選択や各色偏光板の透過軸の設定は、図5 に示した構成に限られるものではなく、適宜変更すると とができる。

【() () 9.5】以下に本発明の具体例を示して、本発明を さらに詳細に説明する。

【0096】実施例1-1

まず、1つのガラス基板(厚さり、7 mm)の表面に、 電極帽10μm、電極間隔10μmのMoW線形電極を 常法により形成した。次にポリイミド (AL-105) 1:日本台成ゴム(株))を70mmの厚さにスピナー で電極面にキャストして絶繰順として、第1の基板を得 た。同様に、もう一つのガラス基板(厚さO.7mm) 表面へも前述と同機の絶縁膜を形成して第2の基板を得 *ic.*

【0097】上述のようにして得られた第2の基板の絶 縁膜表面の所定位置に、貼り合わせのためのエボキシ接 30 認された。 者剤を塗布し、第1の基板の絶縁膜表面には、直径5 μ mの樹脂製スペーサーボールを散布した。その後、第1 および第2の基板を互いに絶縁膜が対向するよう貼り合 わせ、封着して液晶セルを得た。

【0098】一方、ネマチック液晶BL035 (Mer ck社製) 60 wt%と、重合性モノマー1, 4-ジ (4-(6-(アクリロイルオキシ) ヘキシルオキシ) ベンゾイルオキシ) -2-メチルベンゼン4()wt%と を混合し、さらに、宣合開始剤イルガキュア651(C 1ba Geigy往製)を重合性モノマーに対して ①. 5 w t %添加して混合物を調製した。

【0099】こうして得られた混合物を、前述の液晶セ ルに常法により注入した後、等方相の状態で高圧水銀ラ ンプを用いて紫外光を照射した。この際、光照射強度は 100mW/cm² (365nm)とし、照射時間は1 分とした。

【①100】次に、印加電場方向と透過軸が45°の角 度をなし、かつ互いの透過軸が直交するように偏光板を 素子の裏面および裏面に貼り、図1ないし図3に示した ような液晶光学スイッチ素子を完成させた。

【①101】本実施例の液晶光学スイッチ素子において は、一対の電極間に挟持された媒質は、メソゲン部位を 有する高分子で小区域に分割された液晶により構成され ッチ素子80の副御回路130との同期をとることによ 10 ている。液晶の各小区域の平均直径は、0.08μmで

> 【り102】作製した液晶光学スイック素子の電圧-透 過光特性を、550nm光を用いて室温25℃で評価し た。電圧の非印触時には、透過率()、5%であり、電圧 の印創時(200) Vp、60月2 矩形波)には、透過率 90%と最大であった。すなわち、半波長電位は200 Vであった。また、応答時間は、透過率最小/最大間で の立ち上がり時間、立ち下がり時間ともに1uS未満で あった。半波長電位および応答時間の温度依存性を確認 20 した結果、10℃~80℃においてほぼ一定であった。

メソゲン部位を有しない高分子であるカヤラッドR-5 26 (日本化薬社製)を用いる以外は前述の (実施例! -1)と同様にして液晶光学スイッチ素子を作製した。 得られた液晶光学スイッチ索子の半波長電位および応答 時間を、前述と同様にして測定したところ、100~8 0℃において2倍以上変化した。

【0104】とのように、メソゲン部位を有しない高分 子を用いた場合には、表示特性の大きな温度依存性が確

【0105】比較例1-2

【0103】比較例!--1

光照射強度を1mW/cmi (365nm)とする以外 は前述と同様の手順で液晶光学スイッチ素子を作製した ところ、液晶の液滴の直径が1 mmとなり、電圧非ED加 時に散乱状態をとった。

【0106】とのように、液晶の液滴の直径が0.1 n mより大きい場合には、本発明の原理で液晶光学スイッ チ素子を動作させることができないことが確認された。 【0107】実施例1-2

46 ネマチック液晶BL()() 6 (Merck性製) 6 () w t %と、 宣台性モノマー 1、 4 - ジ (4 - (6 - (アクリ ロイルオキシ) ヘキシルオキシ) ベンゾイルオキシ) ベ ンゼン40 w t %とを混合し、さらに、重合開始削イル ガキュア651 (Ciba Geigy社製)を重合性 モノマーに対して0.5wt%添加して混合物を得た。 この混合物を用いる以外は、前述の(実施例!-1)と 同様の手順で液晶光学スイッチ素子を作製した。本実施 例の液晶光学スイッチ素子において、液晶の各小区域の 平均直径は、0.08μmであった。

50 【0108】作製した液晶光学スイッチ素子の電圧-透

過光特性を、550nm光を用いて室温25℃で評価し た。電圧の非印加時には、透過率()、5%であり、電圧 の印加時(190 Vp、60 Hz 矩形波)には、透過率 92%と最大であった。すなわち、半波長電位は190 Vであった。また、応答時間は、透過率最小/最大間で の立ち上がり時間、立ち下がり時間ともに1μ8未満で あった。半波長電位および応答時間の温度依存性を確認 した結果、10℃~80℃においてほぼ一定であった。 【0109】実施例!-3

21

子2つと、赤色、緑色および青色の色偏光板3つと、 赤、緑、青の混合蛍光体を有する電子線蛍光管とを組み 合わせて、図5に示したようなカラー画像表示装置を作 製した。このカラー画像表示装置の表示特性について評 価したところ、2つの液晶光学スイッチ素子の電圧印加 と透過光の色との組み合わせが図りにおいて説明したと おりであることを確認した。

【0110】さらに、電子線蛍光管120のラスタ発生 装置150と同期をとって、半波長電位である200 V. 540Hz 矩形波で液晶光学スイッチ素子を作動さ 20 チック液晶BL035 (Merck社製)を担持させ せた結果、復色などの問題がないカラー画像が得られる ことを確認した。また、動作温度10℃~60℃の温度 範囲で表示特性はほぼ変わらず、一定であった。

【0111】実施例i-4

まず、ネマチック液晶BL035 (Merck社製) 8 4wt%と、メチルメタクリレートモノマー15wt %、架橋剤としてジビニルベンゼン1w1%、および重 台開始剤としてメチルベンゾイルパーオキサイドをメチ ルメタクリレートに対して1wt%を混合・溶解して混 合物を調製した。次いで、この混合物に界面活性剤と純 30 区域の平均直径は、0.05 μmであった。 水とを加えホモジナイザーで乳化した後、90°Cで1時 間重合して液晶混合物を得た。さらに、この液晶混合物 をフィルターで濾過した後、絶水で洗浄して、内径が 0. 08 mmの液晶材料を内包したマイクロカブセルを 作製した。こうして得られたマイクロカプセルを、10 %のイソプロビルアルコール水溶液に10wt%で分散 させて分散液を得た。

【0112】一方、一つのガラス基板(厚さ0.7m m) の表面に、ポリイミド (AL-1051:日本台成 ゴム (株))を70 nmの厚さでキャストして絶縁膜を 40 形成し、この絶縁膜の豪面に先の分散液を塗布した。そ の後、分散液の塗膜を乾燥させてマイクロカブセルの層 を積層させた。また、前述の〈実施例【-1〉と同様の **締形電極が表面に形成され、さらに絶縁膜がキャストさ** れたガラス基板(厚さ0.7mm)を用意し、この絶縁 膜上に直径5 µmの樹脂製スペーサーボールを散布し た。このガラス基板を、絶縁膜がマイクロカプセルに接 するようにして先のマイクロカブセル層が形成されたガ ラス基板と貼り合わせた。

【り113】最後に、両ガラス基板を加熱密着させ、印 50 る。

加電場方向と透過輪が4.5°の角度をなし、かつ互いの 透過軸が直交するように偏光板を素子の表面および裏面 に貼って液晶光学スイッチ素子を完成させた。

【0114】本実施例の液晶光学スイッチ素子において は、一対の電極間に挟持された媒質は、マイクロカブセ ルで小区域に分割された液晶により構成されている。液 晶の各小区域の平均直径は、0.08 μmであった。

【1) 115】作製した液晶光学スイッチ素子の電圧-透 過光特性を、550nm光を用いて室温25℃で評価し 前述の(実施例I-1)で作製した液晶光学スイッチ素 10 た。電圧の非印加時には、透過率0、5%であり、電圧 の印觚時(180)Vp、60日2矩形波)には、透過率 92%と最大であった。すなわち、半波長電位は180 Vであった。また、応答時間は、透過率最小/最大間で の立ち上がり時間、立ち下がり時間ともに1μ8未満で あった。半波長電位および応答時間の温度依存性を確認 した結果、10℃~60℃においてほぼ一定であった。 【0116】実施例!-5

> 平均孔径(). () 5 μ m の多孔質ガラス (厚さ 1 () μ m) をゾルーゲル法により作製し、この多孔質ガラスにネマ た。次に、この多孔質ガラスの一方の面に、前途の(実 施例【一】)と同様の籐形電極を形成した後、多孔質ガ ラスの両面に偏光板を貼って、液晶光学スイッチ素子を 完成させた。なお、2枚の偏光板は、印加電場方向と逐 過軸が4.5°の角度をなし、かつ互いの透過軸が直交す るように配置した。

> 【①117】本実施例の液晶光学スイッチにおいては、 一対の電極間に独特された媒質は、多孔質ガラスで小区 域に分割された液晶により構成されている。液晶の各小

> 【①118】作製した液晶光学スイッチ素子の電圧-透 過光特性を、550 n m光を用いて室温25℃で評価し た。電圧の非印刷時には、透過率0.5%であり、電圧 の印觚時(250Vp、60日を矩形波)には、透過率 92%と最大であった。すなわち、半波長電位は250 Vであった。また、応答時間は、透過率最小/最大間で の立ち上がり時間、立ち下がり時間ともに1μ8未満で あった。半波長電位および応答時間の温度依存性を確認 した結果、10℃~60℃においてほぼ一定であった。 【0119】実施例II

図6には、本発明の液晶光学スイッチ素子の他の例の部 分断面図を示す。図示する例では、2つの基板の対向す る面にそれぞれ電極を設置し、網目状高分子と液晶と色 素との混合物である媒質を用いた。すなわち、液晶材料 は、液晶と色素とにより構成される。

【0120】まず、図6を用いて本発明の液晶光学スイ ッチ索子の構造およびその光学的性質の電圧制御を説明 する。図6 (a) は電圧の非印加時の媒質の状態を表わ し、図6(1)) は電圧印加時の媒質の状態を表わしてい

【0121】図6(a)に示すように、高分子と液晶と 色素とを含有する媒質204は、電極202aが設置さ れた基板201aと、これに離間・対向して配置され電 極202bが形成された基板201bとに挟持されてお り、これら2つの基板201aおよび201bとの間 は、スペーサー203によりその間隔が保持されてい る。媒質204への電圧の印加は、電極202aおよび 2020を介して電気回路206およびスイッチ207 により行われる。

23

【0122】図6(a)で表わされる電圧の非印創時に 10 おいては、高分子と液晶と色素とを含有する媒質204 は、巨領的にみて光学的に等方相をとっている。したが って、色素分子により入射光が吸収され光学スイッチ素 子は吸収状態となる。ただし、微視的に観測すると、相 関長は短いものの、液晶分子の配向が揃った微小領域2 0.5 が多数存在している。 図6 (a) に示されるよう に、とれらの各級小領域2()5の配向方位はランダムで あるが、微小領域205の大きさは可視光の波長に比べ て十分に小さいため、電圧の非印加時においては光散乱 は生じない。

【0123】電圧を印加した場合には、図6(b)に示 すように各級小領域205の配向方位が電場方向に揃う ために、透明媒質204は光学的に異方性となる。した がって、色素分子も電場方向に揃って、光学スイッチ素 子は遠過状態となる。なお、電場の大きさを変化させる ことによって、吸収状態と透過状態との中間の状態を実 現することも可能である。配向方位がランダムな多数の 微小領域205は、以下のようにして形成されると考え られる。すなわち、ほぼ高分子と液晶分子とを分子スケ 分子間の相関長は大幅に減少し、微視的に液晶構造を有 しながらも巨視的には等方相をとっている。

【1)124】次に図7および図8を用いて、本発明の液 晶光学スイッチ素子によってカラー液晶光学スイッチ素 子およびカラー画像表示装置を構成した例を説明する。 【0125】図7は、本発明の液晶光学スイッチ素子2 10とカラーフィルター211と白色発光体212とか ち構成されるカラー回像表示装置であり、液晶光学スイ ッチ素子210とカラーフィルター211とによりカラ 一液晶光学スイッチ素子214が構成される。この場 台、本発明の液晶光学スイッチ素子210は、黒色色素 を保持するものを利用する。白色発光体212から液晶 光学スイッチ素子210に入射した光は、液晶光学スイ ッチ素子210により透過あるいは吸収される。液晶光 学スイッチ素子210を透過した光は、カラーフィルタ -211を経て出射する。電気回路213から液晶光学 スイッチ素子210に画像情報が入射されれば、カラー 画像表示装置とすることができる。

【0126】図8は、本発明の液晶光学スイッチ素子を 3つ積層し、カラーフィルターを用いずにカラー液晶光 50 ck社)58wt%と、重合性モノマー1,4-ジ(4

学スイッチ素子およびカラー画像表示装置を構成する例 である。液晶光学スイッチ素子220、221、222 は、基々赤・緑・青あるいはシアン・マゼンタ・イエロ 一の光を吸収する色素をそれぞれ保持しており、これら 3つの液晶光学スイッチ素子によりカラー液晶光学スイ ッチ素子225が構成される。白色発光体223からカ ラー液晶光学スイッチ素子225に入射した光は、電気 回路224により各色の吸収/透過が制御される。電気 回路224により各色の画像情報が入力されれば、カラ 一画像表示装置とすることができる。

【1)127】図9は、本発明の液晶光学スイッチ素子を 用いて、反射型のカラー光学スイッチ素子およびカラー 画像表示装置を構成した例である。図8中における白色 発光体223の代わりに反射板233を設置したもので あり、基本的には図8と同様の方法で反射光を副御する ものである。

【①128】図10は、本発明の液晶光学スイッチ素子 を3つ論層し、白黒電子線蛍光管と組み合わせ、カラー 画像表示装置を構成した例である。液晶光学スイッチ素 20 子240, 241, 242は、各7赤・緑・青あるいは シアン・マゼンタ・イエローの光を吸収する色素を保持 しており、これら3つの液晶光学スイッチ素子によりカ ラー波晶光学スイッチ素子247が構成される。カラー 液晶光学スイッチ素子247は、電気回路244に接続 されている。白色電子線蛍光管243は、ラスタ発生器 245に接続され、さらに電気回路244とラスタ発生 器245の同期をとるための同期回路246がこれに接 続されている。

【1)129】同期回路246を利用して、白色電子線質 ールに近いオーダーで均一に混合していることで、液晶 30 光管243へのラスタ発生器245と、カラー液晶光学 スイッチ素子247の電気回路244との同期をとるこ とにより、表示色の選択と各表示色での白色画像発生と を行ない、表示色を高速で切り換えることでカラー画像 表示装置を実現することができる。

> 【0130】以下、具体例を示して本発明をさらに詳細 に説明する。

【0131】実施例II-1

表面に!TO電極がそれぞれ設けられた2枚のガラス基 板 (厚さ(). 7 mm) を用意し、各基板の電極面に絶縁 40 順としてポリイミド(AL-1051:日本合成ゴム

(株))を70mmの厚さに形成して、第1および第2 の2つの電極基板を得た。第1の電極基板の絶縁膜上に 直径5μmのシリカ製スペーサーボールを散布し、第2 の電極基板の絶縁膜上には、貼り合わせのためのエボキ シ接着剤を所定の位置に塗布した。

【り132】その後、互いの絶縁膜が向かい合うように 第1 および第2 の穹極基板を貼り合わせ、オープン内で 封着して空セルを得た。

【0133】一方、ネマチック液晶BL035 (Mer

26

- (6-(アクリロイルオキシ)へキシルオキシ)ベン ゾイルオキシ) -2-メチルベンゼン37wt%と、ブ ラック色素D86 (Merck社) 5 wt %とを混合 し、さらに宣合開始剤イルガキュア651 (CibaG e i g y 社製) を重合性モノマーに対して(). 5 w t % 添加して混合物を調製した。

25

【①134】とうして得られた混合物を、前述の空セル に常法により注入した後、等方相の状態で高圧水銀ラン フを用いて紫外線を照射した。この際、光照射強度は1 00mW/cm¹ (365nm)とし、照射時間は1分 10 を得た。

【①135】本実施例の液晶光学スイッチ素子において は、一対の電極間に挟持された媒質は、液晶と色素とを 含む液晶材料、およびこの液晶材料の領域を小区域に分 割する高分子により構成されている。液晶材料の各小区 域の平均直径は、0.07μmであった。

【①136】作製した液晶光学スイッチ素子の電圧-透 過光特性を、白色光源を用いて窒温25℃で評価した。 宮圧の非印加時には透過率(). 5%であり、穹圧の印加 時(100Vp、60日2矩形波)は、透過率90%で 20 あり、印加電圧に対して連続的に透過率が変化した。ま た。応答時間は、透過率最小/最大間での立ち上がり時 間、立ち下がり時間ともに10μ s未満であった。閾値 電圧および応答時間の温度依存性を確認した結果。10 ℃~60℃においてほぼ一定であった。

【0137】実施例II-2

ネマチック液晶BL006 (Merck性) 58wt% と、重合性モノマー1、4-ジ(4-(6-(アクリロ イルオキシ) ベキシルオキシ) ベンゾイルオキシ) ベン ゼン37wt%と、ブラック色素D86 (Merck 性) 5 w t %とを混合し、さらに重合開始剤イルガキュ ア651 (Ciba Geigy社製) を重合性モノマ ーに対して(). 5 w t %添加して混合物を調製した。

【1)138】この混合物を用いた以外は、前述の(実施 例II-1)と同様の手法で液晶光学スイッチ素子を作製 した。本真施例の液晶光学スイッチ素子において、液晶 材料の各小区域の平均直径は、(), () 7 μ m であった。 【() 139】得られた液晶光学スイッチ素子の電圧-透 過光特性を、白色光源を用いて窒温25℃で評価した。 電圧の非fD加時は透過率0.5%であり、電圧の印加時 40 をゾルーゲル法で作製し、この多孔質ガラスにネマチッ (90Vp、60日2矩形波)は透過率92%と最大で あった。また応答時間は、透過率最小/最大間での立ち 上がり時間、立ち下がり時間ともに10μg未満であっ た。関値電圧および応答時間の温度依存性を確認した結 果、10℃~60℃においてほぼ一定であった。

【0140】実施例II-3

ネマチック液晶BL035 (Merck社) 80wt% と、ブラック色素D86 (Merck社) 4wt%と、 メチルメタクリレートモノマー15wt%と、架橋剤と してジビニルベンゼン1wt%、および宣合開始剤とし 50 各小区域の平均直径は、0.05 μmであった。

てメチルベンゾイルパーオキサイドをメチルメタクリレ ートに対して1wt%を混合・溶解して混合物を得た。 次いで、この混合物に界面活性剤と純水とを加えてホモ ジナイザーで乳化した後、90℃で1時間重合して液晶 **混合物を得た。さらに、この液晶混合物をフィルターで** 濾過した後、純水で洗浄して、内径(). () 8 u mの液晶 および色素を内包したマイクロカブセルを作製した。こ うして得られたマイクロカプセルを、10%のイソプロ ビルアルコール水溶液に10wt%で分散させて分散液

【り141】一方、表面にITO電極がそれぞれ設けら れた2枚のガラス基板(厚さ0.7mm)を用意し、各 基板の電極面に絶縁膜としてポリイミド(A L - 1 0 5 1:日本合成ゴム(株))を70mmの厚さに形成し て、第1および第2の2つの電極基板を得た。第1の電 極基板の絶縁膜の衰面には先の分散液を塗布した後、分 散波の塗膜を乾燥させてマイクロカブセルの層を積層さ せた。第2の電極基板上には、直径5 µmの樹脂製スペ ーサーボールを散布した。

【0142】第2の電極基板に設けられた絶縁膜がマイ クロカプセルに接するようにして、マイクロカブセル層 が形成された第1の電極基板と貼り合わせた。最後に、 両電極基板を創熱密着させて、液晶光学スイッチ素子を 完成させた。

【1) 143】本実施例の液晶光学スイッチ素子において は、一対の電極間に挟持された媒質は、液晶と色素とを 含む液晶材料、およびこの液晶材料の領域を小区域に分 割するマイクロカブセルにより構成されている。液晶材 料の各小区域の平均直径は、0.08μmであった。

【①144】作製した液晶光学スイッチ素子の電圧-透 過率特性を、白色光源を用いて窒温25℃で評価した。 電圧の非印加時は透過率(). 5%であり、電圧の印加時 (9) Vp、60月2矩形波) は透過率92%と最大で あった。また応答時間は、透過率最小/最大間での立ち 上がり時間、立ち下がり時間ともに10μg未満であっ た。関値電圧および応答時間の温度依存性を確認した結 果. 10℃~60℃においてほぼ一定であった。

【0145】実施例II-4

平均孔径(). () 5 μ mの多孔質ガラス(厚さ1() μ m) ク液晶BL035 (Merck社) 95wt%と、ブラ ック色素D86 (Merck社) 5wt%との混合物を 担持させた。次いで、この多孔質ガラスの両面にITO 電極をスパッタ法により形成し、液晶光学スイッチ素子

【1)146】本実施例の液晶光学スイッチ素子において は、一対の電極間に挟持された媒質は、液晶と色素とを 含む液晶材料。およびこの液晶材料の領域を小区域に分 割する多孔質ガラスにより構成されている。液晶材料の

特関平11-183937

【①147】作製した液晶光学スイッチ素子の電圧-透 過率特性を、白色光源を用いて室温25℃で評価した。 電圧の非印加時の透過率(). 5%であり、電圧の印加時 (180Vp, 60日2矩形波) は過過率92%と最大 であった。また応答時間は、透過率最小/最大間での立 ち上がり時間。立ち下がり時間ともに10 μ s 未満であ った。関値弯圧および応答時間の温度依存性を確認した 結果、10℃~60℃においてほぼ一定でああった。

27

【0148】実施例II-5

ブラック色素D86(Merck社)の代わりに、イエ 19 ロー色素としてG232(日本感光色素)、マゼンタ色 素としてG176(日本感光色素)。シアン色素として G472 (日本感光色素) をそれぞれ用いた以外は、前 述の(実施例II-1)と同様の手法により3つの液晶光 学スイッチ素子を作製した。

【1) 149】得られた3つの液晶光学スイッチ素子を光 透過方向に論層してカラー液晶光学スイッチ素子を構成 し、このカラー液晶光学スイッチ素子と白色発光体と組 み合わせて、図8に示すカラー画像表示装置を作製し り、カラー画像を表示できることを確認した。

【0150】実施例II-6

(実施例II-5)で作製した液晶光学スイッチ素子3つ を光透過方向に積層してカラー液晶光学スイッチ素子を 構成し、このカラー液晶光学スイッチ素子と赤・緑・青 の混合蛍光体を有する電子線蛍光管とを組み合わせて、 図10に示したようなカラー画像表示装置を作製した。 【①151】白色電子線蛍光管243のラスタ発生装置 245と同期をとって、関値以上の電圧である100 作勤させた結果、混色などの問題がないカラー画像が得 られることを確認した。さらに、動作温度10℃~60 ℃で表示特性がほぼ変わらず、一定であった。

[0152]

【発明の効果】以上説明したように、本発明によれば、 高速で広視野角の液晶光学スイッチ素子が提供される。 また本発明によれば、高速で光利用効率が高く、かつ広 視野角の液晶光学スイッチ索子が提供される。本発明の 液晶光学スイッチ素子は、従来の問題を全て回避して優 れた特性を有しているので、カラーシャッターおよびカ 40 202…電極 ラー画像表示装置に好適に応用することが可能であり、 その工業的価値は絶大である。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の液晶光学スイッチ素子の構成を概略的 に示す断面図。

【図2】本発明の液晶光学スイッチ素子における電極配 置の一部と、偏光板の透過軸との関係を機略的に示す

【図3】本発明の液晶光学スイッチ素子の構成を概略的 に表わす図。

- 【図4】カー定数と温度との関係を説明するグラフ図。 【図5】本発明のカラー画像表示装置の一例の構成を示 す概略図。
- 【図6】本発明の液晶光学スイッチ素子の他の側の構成 を示す機略図。
- 【図?】本発明のカラー画像表示装置の他の例を示す概 略図.
- 【図8】本発明のカラー画像表示装置の他の例を示す概 略図。
- 【図9】本発明のカラー画像表示装置の他の例を示す概 略図。
 - 【図10】本発明のカラー画像表示装置の他の例を示す 概略図。

【符号の説明】

- 1、70,80…液晶光学スイッチ素子
- 2、3,90.100.110…偏光板
- 4…光源
- 11…電圧印加時の光輪
- 12…光輪と偏光板の透過軸とのなす角度
- - 12…偏光板の透過軸
 - 50、51…基板
 - 52…スペーサー
 - 53、54,55…電極
 - 56…電気回路
 - 57…スイッチ
 - 58…メソゲン部位を有する高分子とネマチック液晶と からなる透明媒質
 - 59…ネマチック液晶分子の配向が揃った領域
- V. 540Hz矩形波でカラー液晶光学スイッチ素子を 30 61…本発明でのカー定数と温度との関係を表わす曲線 62、63…従来のカー定数と温度との関係を表わす曲
 - 64、65…従来のネマチック液晶-等方相転移温度を 表わず曲線
 - 120…電子線蛍光管
 - 130…制御回路
 - 140…同期回路
 - 150…ラスタ発生器
 - 201…基板
 - - 203…スペーサー
 - 204…高分子と液晶と色素とからなる媒質
 - 205…液晶分子および色素分子の配向が揃った微小領 蜮
 - 206, 213, 224, 234, 244…電気回路
 - 207…スイッチ
 - 210, 220, 221, 222…液晶光学スイッチ素
 - 211…カラーフィルター
 - 50 212, 223…白色発光体

特闘平11-183937 (15)29 214, 225, 235, 247…カラー液晶光学スイ * 2 3 3 -- 反射板 243…白色電子線質光管 ッチ素子 245…ラスタ発生器 230, 231, 232, 240, 241, 242…液 晶光学スイッチ素子 246…同期回路 [図2] [図7] [図1] 214 .210 (3) [図4] 16) **(b)** (a) カーの数 [図3] 温度 [図6] (c) (d) **(D)** Θ 203 [図5] ²⁰¹ь **(a)** 130 150 (P) (P) (P) 205 (P) (P) (P) -203 410S 207 (b)

